22/13

(19)日本国特許庁 (J·P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

第2956370号

(45)発行日 平成11年(1999)10月4日

(24)登録日 平成11年(1999)7月23日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ			
B 3 2 B	15/08		B 3 2 B	15/08	J	
	15/04			15/04	Α	
H05K	1/03	6 1 0	H 0 5 K	1/03	6 1 0 T	
		630			630J	

請求項の数5(全 6 頁)

(21)出願番号	特膜平4-217813	(73)特許権者	000004455 日立化成工業株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992)8月17日	(72)発明者	東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 長谷川 第二
(65)公開番号 (43)公開日	特開平6-64090 平成6年(1994)3月8日	(12/)1911	茨城県下館市大字小川1500番地 日立化 成工業株式会社下館研究所内
審査請求日	平成9年(1997)8月20日	(72)発明者	新井 正美 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化 成工業株式会社下館研究所内
		(72)発明者	岡野 徳雄 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化 成工業株式会社下館研究所内
		(74)代理人	弁理士 若林 邦彦
		審査官	鴨野 研一
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 銅張積層板及びその製造方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 銅箔とアラミド繊維不織布を基材とする 樹脂層との間にセラミック溶射層を設けたことを特徴と する銅張積層板。

【請求項2】 樹脂層が無機質充填剤を20重量%以上 含有したものであることを特徴とする請求項<u>1記載</u>の銅 張積層板。

【請求項3】 セラミック層がコージェライトを主体とするものであることを特徴とする請求項1<u>又は</u>請求項2 記載の銅張積層板。

【請求項4】 <u>樹脂層</u>がエポキシ樹脂であることを特徴とする請求項1<u>ないし請求項3のいずれかに</u>記載の銅張 積層板。

【請求項5】 銅箔の片面にセラミックを溶射してセラミック溶射層を形成し、該セラミック溶射層と接するよ

2

うにアラミド繊維不織布を基材とするプリプレグを積層 して熱圧成形することを特徴とす<u>る銅</u>張積層板の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プリント配線板に用いられる銅張積層板及びその製造方法に関するものである。

[0002]

10 【従来の技術】最近、電子機器の小型化、高密度化が進むにつれてプリント配線板に実装される部品は、従来の挿入型から面付け型に移行してきている。そのため、プリント配線板への実装方式も表面実装方式が主流になりつつある。したがって、プリント配線板として用いられる銅張積層板にも種々の要求が厳しくなってきている。

【0003】すなわち、チップ等の部品をプリント配線 板に表面実装する場合、その接続信頼性の点から熱膨張 係数の整合が問題になる。たとえば、最近広く用いられ るようになってきた薄型の実装タイプのTSOP (Thin Small Outline Package) の熱膨張係数は、約5×10 ^{~6}/℃である。ところが、プリント配線板として一般に 広く用いられているガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層 板などの繊維強化プラスチック系の基板の熱膨張係数 は、約15~17×10^{~6}/℃であり、実装される部品 のそれに比べて非常に高い。そのために、このように熱 膨張係数が低い部品を熱膨張係数の高いプリント配線板 に表面実装した場合、温度変化が生じるとその大きな熱 膨張係数差によって、その接続部分のはんだにクラック が発生しやすく、実用に耐える接続信頼性を確保するこ とができない。チップ部品との接続信頼性を向上させる ためには、より実装される部品に近い膨張係数、すなわ ち低熱膨張係数を有する基板が必要になってくる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】熱膨張係数の低い基板材料としては、上記の有機系基板とは異なったアルミナや窒化アルミニュウムなどのセラミック基板、インバーや42合金などの低熱膨張金属をコアとして用いた金属コア基板が利用されている。ところがこれらについるにであると、セラミック基板は非常に硬質なため有機系基板にして重いたりに関係なドリル穴明けや切断などの機械加工ができない、大型の基板ができない、有機系基板に比べて重いために製化で工程が関係が運動したがある。したがって、従来の加工性に優れた有機系基板で熱膨張係数の低い基板の開発が望まれている。

【0005】低熱膨張の有機系基板としては以前から石 英繊維やアラミド繊維などの低熱膨張基材を用いたもの が検討されている。しかし、石英繊維は機械加工性が悪 く、しかも高価である。また、アラミド繊維は石英繊維 と同様に機械加工性が悪く、しかも樹脂との接着性が低 く、吸湿しやすいために吸湿時の絶縁特性や寸法安定性 の低下の問題がある。さらに面内の熱膨張係数が低くな る反面、厚さ方向の熱膨張係数が従来のガラス繊維基材 の積層板に比べて高く、スルーホール接続信頼性に乏し い欠点もある。

【0006】アラミド繊維の機械加工性を改良するために最近、アラミド繊維のクロスに代ってアラミド繊維の不織布が使われはじめでいる。クロスに比べて機械加工性は改善されるが、樹脂との接着性や吸湿時の特性劣化の問題は解決されない。しかも、クロスに比べて樹脂含有率が高くなり、熱膨張基板として十分な効果が得られない。また、これを多層板に用いた場合、内層のグランド層を形成する熱膨張係数の高い銅箔(熱膨張係数は、約 $17 \times 10^{-6}/\infty$)の影響により、さらに基板の熱膨

張係数が高くなる。これは、アラミド繊維強化エポキシ 樹脂の弾性係数がガラス繊維強化エポキシ樹脂よりも低 く、銅箔の影響をより大きく受けるためである。しか も、クロスに代えて不織布を用いるとさらに弾性係数が 低くなり、銅箔の存在により基板の熱膨張係数はクロス を用いた場合よりも高くなる。このようなことから、こ れらの繊維基材は広く用いられるには到っていない。

【0007】一方、本発明者らはセラミックと有機系基 板とを複合化することによって、このような要求に対応 10 することを考え、特開昭62-152742号公報に示 すように、銅箔とガラス布基材エポキシ樹脂などの有機 系基板との間にセラミック溶射層を設けた基板を開発し た。この基板は、熱膨張係数の低いセラミック層の存在 により、面内の熱膨張係数が従来のガラス布基材エポキ シ樹脂積層板などの有機系基板に比べて低くなり、実装 する部品との接続信頼性の向上に有効である。ところ が、最近では部品の薄型化や高密度化からさらに進んで きており、部品の熱膨張係数はより低くなる傾向にあ る。そのため、基板に対する低熱膨張化の要求もさらに 厳しくなってきている。したがって、上記の基板にもさ 20 らに低熱膨張化の要求が強くなってきている。このよう な要求に対して、上記のように溶射により形成したセラ ミック層と従来のガラス布基材エポキシ樹脂などの積層 板を複合化しても、従来のガラス布基材エポキシ樹脂の 熱膨張係数が高いために基板全体の熱膨張係数をセラミ ック層の存在によって低く抑えるのに限界があることが わかった。

【0008】本発明は、かかる問題点を解決し、有機系基板をベースにして従来の銅張積層板と同様な取扱が可能で、しかも熱膨張係数が十分に低く、部品を表面実装した場合その接続信頼性に優れる基板を提供するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】即ち本発明は、銅箔とアラミド繊維不織布を基材とする樹脂層との間にセラミック溶射層を設けたもので、その製造方法としては、銅箔の片面にセラミックを溶射してセラミック層を形成し、該セラミック層と接するようにアラミド繊維不織布を基材とするプリプレグを積層して熱圧成形することを特徴とするものである。

【0010】セラミック層は、銅箔の片面にプラズマ溶射やガス溶射によりセラミックを溶射することにより形成する。溶射するセラミックはアルミナ、チタニア、ジルコニア、マグネシア、ムライト、スピネル、ジルコン、コージェライト、ステアタイト、フォルステライト、チタン酸アルミニウム等の電気絶縁性のセラミックを用いることができるが、その中でも熱膨張係数の低から好適である。また、コージェライトはセラミックの中では比較的硬度が低く、これを用いると基板のドリル加工性などの

機械加工性を大きく損なうことがないという特徴もあ る。溶射によって形成するセラミックの厚さは、本発明 の範囲を限定するものではないが、10~300μmの 範囲が好ましい。溶射セラミックの厚さが10 μmより 薄いと基板の低熱膨張化への効果が十分でないため実装 部品との接続信頼性向上への効果が少なくなり、300 μ mより厚いとドリル加工性などの機械加工性が低下す るためである。

【0011】なお、プリプレグの繊維としてアラミド繊 維の不織布を用いるのは、アラミド繊維の熱膨張係数が 約-5×10^{~6}/℃と負の値を示し、ガラス繊維(約5 ×10^{~6}/℃)に比べて熱膨張係数が極めて低いためで ある。アラミド繊維を用いることにより従来のガラス繊 維を用いた場合よりもさらに基板の熱膨張係数を低くす ることができる。なお、アラミド繊維でもクロスではな く不織布を用いるのは、機械加工性を考慮してのことで ある。すなわち、アラミド繊維のクロスは極めて機械加 工性が悪く、通常のプリント配線板加工時に行われるド リルによる穴あけ、シャー切断あるいは打抜加工等が困 難である。これに比べて不織布を用いると、これらの機 械加工性が大幅に改善される。

【0012】アラミド繊維不織布に含浸する樹脂として は、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ポリイミド樹脂、フ ェノール樹脂、ビニルエステル樹脂、シリコーン樹脂、 メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などの熱硬化性 樹脂や、ポリサルフォン、ポリエーテルイミド、ポリエ · ーテルエーテルケトン、ポリフェニレンオキサイドなど の熱可塑性樹脂を用いることができるが、これらの中で はエポキシ樹脂がアラミド繊維との接着性やその他の電 気特性の点から最も適している

【0013】なお、プリプレグの樹脂に無機質充填剤を 添加すると、アラミド不織布基材樹脂の樹脂含有率を低 くすることが容易で、しかも弾性係数を高くすることが できる。そのため、特に多層板にした場合銅箔の影響を 受けにくくなり、熱膨張係数をさらに低くすることがで 10 きる。樹脂に添加する充填剤としてはシリカ、アルミ ナ、コージェライト、ムライト、ジルコン、スピネル、 チタニア、ステアタイト、フォルステライト、ジルコニ ア、カルシア、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウムな どの粉末状物質、あるいはガラス繊維粉、炭化珪素やチ タン酸カリウムなどのウィスカなどの繊維状物質を用い ることができる。その添加量は、樹脂に対して20重量 %以上が好適である。20重量%未満では、基板の低熱 膨張化と弾性係数の増加への効果が十分に発揮されない ためである。

[0014]

【作用】溶射によつて銅箔に形成されたセラミック層 は、プリプレグとの熱圧成形時にプリプレグの樹脂と強 固に固着し一体化する。このようにして得られるセラミ ック層、有機系基板及び銅箔が複合化された基板の面内 の熱膨張係数は、複合則より次式から計算することがで き、測定値もほぼ一致している。

 $E_{CE}V_{CE}\alpha_{CE}+E_{M}V_{M}\alpha_{M}+E_{CO}V_{CO}\alpha_{CO}$

 $E_{CE}V_{CE} + E_{M}V_{M} + E_{CO}V_{CO}$

α :複合体の熱膨張係数

αCE:セラミック層の熱膨張係数

αM: 有機系基板の熱膨張係数

α co: 銅箔の熱膨張係数

Ecr: セラミック層の弾性係数

Em: 有機系基板の弾性係数

Eco: 銅箔の弾性係数

VcE:セラミック層の体積分率

Vм: 有機系基板の体積分率

Vco: 銅箔の体積分率

上の式から明らかなよう、有機系基板に比べてセラミッ ク層の熱膨張係数が低いためにこれらを複合した基板の 熱膨張係数は、有機系基板のそれに比べて低くなる。ま た、上の式をみると、さらに基板の熱膨張係数を低くす るには有機系基板の熱膨張係数を低くするのが有効であ

【0015】有機系基板の熱膨張係数を低くするには、 その構成成分のうち、繊維基材の熱膨張係数を低くする のが最も有効である。すなわち、通常用いられているガ ラス繊維よりも熱膨張係数の低いアラミド繊維を用いれ ば全体の熱膨張係数をさらに低くすることができる。ま 50 熱膨張係数の低い構成成分の弾性係数は高い方が有利

40 た、このようにして得られた基板は、セラミック層が溶 射によって形成されたものであるため多孔質であり、そ のために焼結体と比べて機械加工性に優れている。さら に、アラミド繊維もクロスではなく不織布を用いている ために、工具の寿命は若干劣るものの従来のガラス布基 材エポキシ樹脂積層板などと同様でプリント配線板の加 工が可能である。

【0016】また、上の式からも明らかなように、各構 成成分の弾性係数も基板の熱膨張係数に大きく影響す る。すなわち、基板全体の熱膨張係数を低くするには、

7

で、熱膨張係数の高い構成成分の弾性係数は低い方が有利である。ところが、銅箔は熱膨張係数が高くしかも弾性係数も約11,000 kgf/mm²と基板に比べて非常に高い。したがって、多層板などで残銅率の高いグランド層があると銅箔の影響が強くなり、基板の熱膨張係数は高くなる。この傾向は、基板の弾性係数が低い程顕著である。しかし、アラミド繊維を用いた積層板の弾性係数は、ガラス繊維を用いた積層板よりも低いため銅箔の影響が大きくなり、低熱膨張のアラミド繊維を用いる効果は小さくなってしまう。また、不織布を用いると基板の弾性係数はさらに低くなる。そのために、アラミド不織布を用いた積層板で多層板を作製すると、銅箔の存在により期待通りの低熱膨張係数が得られないのである。

【0017】それに比べて、本発明のごとくセラミック 溶射層と複合するとこの欠点を改良することができる。 すなわち、セラミックの弾性係数が高いためにセラミツク層とアラミド繊維不織布を基材とする樹脂層とを複合すると、基板の弾性係数はセラミック層のないものと比べて高くなる。そのために銅箔の影響を受けにくくなり、多層板にした場合でも銅箔による熱膨張係数の上昇 20 を抑えることができ、アラミド繊維不織布の効果を十分発揮することができる。また、プリプレグの樹脂に無機質充填剤を添加すると、さらに基板の弾性係数を高くすることができ、より熱膨張係数を低くすることができる。

【0018】ところで、アラミド繊維は機械加工性の他 に吸湿しやすく、吸湿時に絶縁特性が低下する、あるい は吸湿により寸法が大きく変化するなどの欠点がある。 この点もアラミド繊維が不織布の開発によって機械加工 が改良されたにもかかわらず、広く用いられない原因で ある。ところが、本発明のごとく溶射によって形成した セラミック層と複合することでこの問題を解決すること ができる。すなわち、セラミツクと複合することでアラ ミド繊維不織布を基材とする層の表面は、セラミック層 で覆われることになる。溶射によって形成したセラミッ ク層は、10~20体積%の気孔を有する。ところがこ の気孔は、プリプレグとのプレス成形時にプリプレグ中 の樹脂が低粘度化して含浸し、封孔される。したがっ て、このセラミック層は、一般のガラス布基材エポキシ 維不織布を基材とする樹脂層は、吸湿の少ないセラミッ ク層で覆われるために吸湿しにくくなる。したがって、 アラミド繊維の欠点である吸湿しやすい点もセラミック と複合することにより改善される。また、アラミド繊維 を用いると面内の熱膨張係数は低くなる反面、厚さ方向 の熱膨張係数がガラス繊維を用いた場合に比べて大きく

なる。そのために多層板に用いるとスルーホール接続信頼性が悪くなる問題もある。しかし、本発明のようにセラミック層と複合すると、セラミック層の熱膨張係数が低いために全体として厚さ方向の熱膨張係数も低くな

8

り、この点も解消される。

[0019]

【実施例】本発明の実施例を図1に基づき以下説明する。

【0020】実施例1

電解鋼箔1の粗化面に溶射機によりコージェライトを溶射して厚さ100μmのコージェライト層2を形成し、片面にコージェライト層2を有する鋼箔を得た。一方、アラミド繊維不織布(テクノーラ、帝人株式会社製)に エポキシ樹脂ワニスを含浸、乾燥してアラミド繊維不織 布基材エポキシ樹脂のプリプレグ3を得た。このようにして作製したプリプレグ3とコージェライト層2を有する銅箔1を用いて図1に示す構成の積層板を作製した。 銅箔の厚さは18μm、セラミック層の厚さは100μm、中央のアラミド繊維不織布基材エポキシ樹脂層の厚さは0.2mm、全体の厚さは0.4mmである。このようにして得た積層板の銅箔付きのときと、銅箔エッチング後の面内の熱膨張係数と、銅箔エッチング後の面内の熱膨張係数と、銅箔エッチング後のすっとのはんだ耐熱性との試験結果を表1に示す。

【0021】実施例2

アラミド繊維不織布に樹脂固形分 100重量部に対して 100重量部の溶融シリカ粉末を含有したエポキシ樹脂 ワニスを含浸してプリプレグを作製した。このプリプレ グと実施例1と同様なコージェライト溶射層を有する銅 30 箔を用いて実施例1と同様な構成の積層板を作製した。 表1にこの積層板の熱膨張係数とはんだ耐熱性との測定 結果を示す。

【0022】比較例1

セラミック層のない銅箔を用いて、アラミド繊維不織布を基材としたプリプレグを用いてセラミック層のないアラミド繊維不織布だけの積層板を作製した。表1にこの積層板の熱膨張係数とはんだ耐熱性との測定結果を示す。

【0023】比較例2

樹脂層よりも吸湿しにくくなる。このようにアラミド繊 40 ガラス繊維クロスを基材としたプリプレグを用い、他は 維不織布を基材とする樹脂層は、吸湿の少ないセラミッ 実施例と同様にしてセラミック層を有するガラス繊維基 ク層で覆われるために吸湿しにくくなる。したがって、 材エポキシ樹脂積層板を作製した。表1にこの積層板の アラミド繊維の欠点である吸湿しやすい点もセラミック 熱膨張係数とはんだ耐熱性との測定結果を示す。

[0024]

【表1】

熱膨張係數とはんだ耐熱性

Ą	目	実施例 1	実施例 2	比較例i	比較例2
セラミック	間の有無	あり	<i>3</i> 5 ()	なし	あり
級 椎	基材	アラミド繊維不織布			ガラス線
面内の熱膨	網箱付き	6.9	6.4	14.0	8. 4
表係数 (x10-*/℃)	孵馆なし	4. 8	4.7	B. I	6. 6
はんだ耐熱	1 h	0	٥	×	0
性※	2 h	0	0	×	0

※プレッシャクッカ(121 \mathbb{C} , 2 気圧)で各時間処理 20 を有する多層板では、銅箔の存在によりアラミド繊維の後、288 \mathbb{C} のはんだ層に30 秒浸漬、 \mathbb{C} : 異常なし、 低熱膨張である特徴が十分に発揮されなかった。しか \mathbb{C} といるように溶射によって形成したセラミック層

[0025]

【発明の効果】以上述べてきたように、本発明の方法によれば従来の銅張積層板と同様に取り扱うことができ、しかも熱膨張係数が低く、表面実装部品との接続信頼性に優れた基板を容易に得ることができる。また、アラミド繊維は面内の熱膨張係数が低く、表面実装用の基板材料として適しているが、機械加工性、吸湿時の特性劣化あるいは厚さ方向の熱膨張係数が高いなどの欠点があり、広く用いられていなかった。さらに、熱膨張係数も基板の弾性係数がガラス繊維基材積層板に比べて低いために銅箔の影響を受けやすく、残鋼率の高いグランド層

70 を有する多層板では、銅箔の存在によりアラミド繊維の 低熱膨張である特徴が十分に発揮されなかった。しか し、本発明のように溶射によって形成したセラミック層 とアラミド繊維不織布とを複合することにより、これら の欠点を改良することができ、しかも従来のセラミック 層とガラス繊維基材エポキシ樹脂とを複合した積層板の 熱膨張係数をさらに低くすることができる。

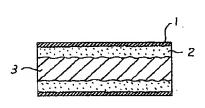
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例における積層構成を示す断面模式図である。

30 【符号の説明】

 1. 銅箔
2. セラミック層(コージェライト)
3. アラミド繊維不織布を基材とする樹脂層 (プレプレグ)

[図1]



- 1. 飼信
- 2.<u>セラミック層(</u>コージェライト)
- 8 . <u>アラミド繊維不縁布を基材とする</u> <u>| 桜脂層 (</u>プリプレグ<u>)</u>

フロントページの続き

(56)参考文献 特開 昭63-203331 (JP, A)

特開 平4-33389 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁶, DB名)

B32B 15/08

B32B 15/04

HO5K 1/03